

Numerical Technologies Inc. (NumeriTech 社) 米国、カリフォルニア

NumeriTech 社は、1995 年に Dr.Y.C.Pati により設立され、世界唯一の自動位相シフトマスク(PSM)設計ツールをはじめ、ルール/モデルベース自動光学近接効果補正マスク(OPC)設計ツールなど数々の特許技術に裏打ちされた、世界をリードする超高速な最先端マスク設計からマスク製造までに関わるツールの開発、並びにトータルソリューション・サービスを提供しております。既に Motorola,Lucent,VLSI,UMC,TSMC,LG 社などの世界の半導体、マスクメーカーに採用され、業界内において確固たる地位、信用を築き上げてきています。マスク設計から製造工程におけるローコスト化、時間短縮化を実現させる最先端超微細化マスク技術をご提案致します。

製品名：

- ・ " iN-Phase " 自動位相シフトマスク (PSM) 設計ツールセット
- ・ " TROPiC " ルールベース/モデルベース自動近接効果補正マスク (OPC) 設計ツール
- ・ " CheckIt " Verification (検証) ツール